# ドロップチューブプロセスを用いた Fe および Nd, Gd 添加 Si 微粒子の 凝固形態と微細構造

## 河村 忠晴・永山 勝久

# Solidification Morphology and Microstructure of the Si Particles with Fe, Nd and Gd Additions Formed using a Short-Drop Tube Process

## Tadaharu KAWAMURA and Katsuhisa NAGAYAMA

#### Abstract

Using a drop tube process, single crystal formation of Si particles has been reported by K. Kuribayashi et al. However, the solidification morphology and microstructure of Si with Fe, Nd, and Gd additions has yet to be explained. In this study, we have prepared Si particles with Fe, Nd, and Gd additions using a short-drop tube apparatus with a freefall length of 2.5 m. In addition, we have investigated the effect of the additional elements upon the solidification morphology and microstructure of Si. The binary Si particles with Fe additions formed  $\alpha$ -FeSi<sub>2</sub>. The binary Si particles with Nd or Gd additions formed eutectic structures comprising Si and NdSi<sub>1.8</sub> or Si and GdSi<sub>2</sub> silicide compound. The ternary Si particles with added Fe and Nd or Gd formed eutectic structures comprising  $\alpha$ -FeSi<sub>2</sub> and NdSi<sub>1.8</sub> or  $\alpha$ -FeSi<sub>2</sub> and GdSi<sub>2</sub> silicide compounds.

**Keyword(s):** Drop tube, Si particle, Crystal growth, Silicide, Eutectic structure Received 22 December 2015, accepted 10 April 2016, published 30 April 2016

# 1. 緒言

Si の過冷凝固実験は,電磁浮遊溶融凝固プロセスを用い て行われており,過冷度*ΔT*と成長速度 Vおよび成長界面 形態の関係について詳細な解析がなされている<sup>1-4)</sup>.それ によると,Si の凝固形態は低過冷度域では成長速度の遅い 沿面成長を示すのに対し,高過冷度域では成長速度の速い 連続成長を示すことが報告されている.

ドロップチューブプロセスは、1回の実験で低過冷度か ら高過冷度の種々の凝固形態と微細構造を有する微粒子 試料が大量に作製可能であり、Si 微粒子の単結晶生成が K. Kuribayashi らのグループによって報告されており、 電磁浮遊溶融凝固実験との対応から、本プロセスにおいて も上述の過冷度と凝固形態の関係が適用されることを明 らかにしている <sup>5</sup>.

一般に、純金属に添加物を加えた場合の成長速度は純物 質に比べて低過冷度域において遅くなることが知られて いる.また、J. Lipton らは succinonitrile-acetone を用い た実験により,添加物濃度と成長速度の関係を明らかにし ており,低過冷度域では,添加物濃度 1mol%付近で成長速 度は最も増大し,添加物濃度の増加に伴い成長速度は遅く なることが報告されている<sup>6)</sup>.しかし,S.E.Battersby ら は半導体である Ge に Fe を少量添加した場合,低過冷度 域だけではなく,中・高過冷度域においても成長速度が増 大することを報告しているが<sup>7)</sup>,Si に対して元素を添加し た際の凝固形態と微細構造に関する報告はない.

本研究は、ショートドロップチューブプロセスを用いて<sup>8</sup>, Fe および Nd, Gd 添加 Si 微粒子を作製し、Si の凝固形態 と微細構造に対する添加元素の効果について調査するこ とを目的とした.

## 2. 実験方法

Ar 雰囲気中で直流アーク溶解法により, Si(99.999 at%), Fe(99.999 at%), Nd(99.99 at%), Gd(99.99 at%)を用いて, Si99Fe1, Si90Fe10, Si99Nd1, Si90Nd10, Si99Gd1, Si90Gd102

(E-mail:MB14009@shibaura-it.ac.jp)

芝浦工業大学大学院理工学研究科材料工学専攻 〒135-8548 東京都江東区豊洲 3-7-5

Department of Materials Science, Faculty of Engineering, Shibaura Institute of Technology and 3-7-5, Toyosu, Koto-ku, Tokyo, 135-8548, Japan

元および Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Nd<sub>0.5</sub>, Si<sub>90</sub>Fe<sub>5</sub>Nd<sub>5</sub>, Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>, Si90Fe5Gd53元合金を作製し母材とした. 上記 Fe, Nd お よび Gd 添加 2 元合金は, 平衡状態図上では Si が初晶とし て晶出した後, それぞれ Si とα-FeSi<sub>2</sub>, NdSi<sub>1.8</sub>, GdSi<sub>2</sub>相 が共晶反応で晶出する合金系である 9-11). それに対し, Si-Fe-Nd と Si-Fe-Gd3 元合金に関する状態図は不明であ るが、2元合金同様 Si が初晶となる合金系であると考えら れる.ノズル先端穴径がφ120μmの透明石英製ノズル内に 2g程度に加工した母材を入れ,装置上部の高周波コイル内 にセットした. チューブ内を 1.0×10<sup>-2</sup>Pa に排気後, He ガスで1気圧に充填した.高周波コイルの電磁誘導加熱に より母材を溶融させ、上部から He ガスを吹き付けること で透明石英製ノズル先端より微小融液を落下・無容器凝固 させた. なお,加熱時間は 30 秒間とした. また,融液噴 出時の He ガス流量は 50L/min であり, 噴出ガス圧は 0.02MPaとした. さらに, 融液の噴出開始から噴出が完全 に完了するまでの時間は 10 秒程度であった. 微粒子試料 は装置最下部に設置したステンレス製ボウルにより回収 を行った.得られた微粒子試料は表面形態の違いから2種 類に分類を行い、X線回折装置(XRD)による構造解析と 電界放出型走査型電子顕微鏡(FE-SEM)による微細組織 観察およびエネルギー分散型 X 線分光法 (EDS) による元 素分析を行った.

## 3. 実験結果

#### 3.1 微粒子試料の表面形態の違いによる分類

得られた Si 微粒子試料の表面形態は,2 種類に大別する ことができた.そこで,荒れた表面形態を有し試料表面全 体に結晶 Si と微細化合物相が晶出した微粒子を「Type 1」, 平滑な表面形態を有し試料表面に化合物相がほとんど晶 出せず,結晶 Si の生成が支配的であった微粒子を「Type 2」 とした.

なお、ドロップチューブ実験では1回の実験で様々な大

Sample	Type1	Type2
(a) Si <sub>99</sub> Fe <sub>1</sub>	82%	18%
(b) Si <sub>90</sub> Fe <sub>10</sub>	85%	15%
(c) Si <sub>99</sub> Nd <sub>1</sub>	94%	6%
(d) Si <sub>90</sub> Nd <sub>10</sub>	90%	10%
(e) Si <sub>99</sub> Gd <sub>1</sub>	95%	5%
(f) Si <sub>90</sub> Gd <sub>10</sub>	88%	12%
(g) Si <sub>99</sub> Fe <sub>0.5</sub> Nd <sub>0.5</sub>	96%	4%
(h) Si <sub>90</sub> Fe <sub>5</sub> Nd <sub>5</sub> ,	91%	9%
(i) Si <sub>99</sub> Gd <sub>0.5</sub> Fe <sub>0.5</sub>	97%	3%
(j) Si <sub>90</sub> Gd <sub>5</sub> Fe <sub>5</sub>	90%	10%

Table 1	Ratio	of Type 1	and Type	2 samp	les
---------	-------	-----------	----------	--------	-----

きさの微粒子試料を作製することができるが,先端穴径 φ120 μm の石英ノズルを用いた場合,2gの母材から約 10000 個の微粒子を作製することができる.また, φ710~500 μm の微粒子試料が最も多く回収され,約半数 にあたる 5000 個程度がこの粒子径の試料となる.そこで, 実体顕微鏡を用いて本実験において最も回収量の多かっ たφ710~500 μm の微粒子試料から 500 個抽出し,表面形 態観察を行い,Type1とType2の2種類に分類を行った.

**Table 1**に粒子径φ710~500 μmにおける各試料の Type 1 と Type 2 を示す試料の割合を示す. この表から, Si に 対して Fe を 1 %または 10%添加した 2 元試料(a), (b)に おいて Type 1 を示す試料の回収率が他の Si 微粒子試料よ りも減少することが示された. また, Nd, Gd を 1 %添加 した 2 元試料(c), (e)では, 試料(a)に比べて Type 1 を示す 試料の回収率が高くなることが認められた. それに対し, Nd, Gd を 10 %添加した試料(d), (f)は試料(c), (e)に比べ て Type 1 を示す試料の回収率が減少した. また, Fe と Nd, Gd を添加した 3 元試料(g), (h), (i), (j)についても, Nd, Gd 添加 2 元試料(c), (d), (e), (f)と同様に, 元素の 添加量を増加することで Type 1 を示す試料の回収率が減 少することが認められた.

以上の結果から, Fe1 %添加 Si 微粒子に比べて, Nd, Gd1 %添加 Si 微粒子は Type 1 を示す試料の回収率が増大 し,添加元素の違いにより Si 微粒子の表面形態が異なる ことが示唆された.また, Nd, Gd 添加量を増加すること で2元および3元 Si 微粒子試料ともに Type 2 を示す試料 の回収率が増大し,元素添加量の違いも Si 微粒子の表面 形態に影響を与えるものと考えられる.

#### 3.2 Fe 添加 2 元 Si 微粒子の凝固形態と微細構造

**Figure 1**に Si<sub>99</sub>Fe<sub>1</sub>(a) と Si<sub>90</sub>Fe<sub>10</sub>(b)2 元微粒子試料の 粉末 XRD 測定結果を示す. 試料(a) は Si 相の回折線のみ 検出されたが, 試料(b)では, Si 相とα -FeSi<sub>2</sub>相の回折線が 検出され, 2 元状態図通りの2 相共存状態を示した.

Figure 2に Si99Fe1(a), (a')と Si90Fe10(b), (b')2 元微粒 子試料の SEM による表面形態観察結果を示す. なお, Fig. 2 右上に図中実線白丸部の拡大図を示す. 以下図中の実線白 丸部も同様にして, 拡大した箇所を示すものとする. 試料 (a), (b)は Type 1 を, 試料(a'), (b')は Type 2 を示した. 試料(a)は表面に微小な突起部か多数生成されるのに対し, 試料(a)においては, 突起部は著しく減少し, 併せて, 純 Si 同様の凝固膨張による鋭い突起が観察された. しかし, 試料(b)は試料(a)とは全く異なり, 突起部はすべて消失し た. また, 試料(b')は平滑な微粒子の表面上に粗大な突起 部が数個生成された.



Fig. 1 Powder X-ray diffraction spectra of the solidified  $Si_{99}Fe_1$  (a) sample and  $Si_{90}Fe_{10}$  (b) sample.



Fig. 2 Surface structure of the solidified Si<sub>99</sub>Fe<sub>1</sub> (a), (a') sample and Si<sub>90</sub>Fe<sub>10</sub> (b), (b') sample by FE-SEM.



Fig. 3 Microstructure of the solidified Si<sub>99</sub>Fe<sub>1</sub> (a), (a') sample and Si<sub>90</sub>Fe<sub>10</sub> (b), (b') sample by FE-SEM.

**Figure 3**に **Fig. 2**(a), (a'), (b), (b')に対応する微粒 子試料の SEM による微細構造観察結果を示す. 試料(a), (a'), (b), (b')は 4 試料ともに多結晶構造を示した. XRD と EDS の対応から, すべての微粒子試料は状態図と対応 し, 初晶として Si が晶出し, 粒界部にα -FeSi<sub>2</sub>相の生成が 認められた. また, 試料(a), (a'), (b')の突起部 (**Fig. 3**点 線白丸部) はα -FeSi<sub>2</sub>相であることが同定された.

#### 3.3 Nd 添加 2 元 Si 微粒子の凝固形態と微細構造

**Figure 4**に Si<sub>99</sub>Nd<sub>1</sub>(c)と Si<sub>90</sub>Nd<sub>10</sub> (d)2 元微粒子試料の粉 末 XRD 測定結果を示す. 両試料(c), (d)ともに, Si 相と NdSi<sub>1.8</sub>相の回折線が検出され,2 元状態図通りの2 相共存 状態を示した. また, Nd 添加量の増加に伴い, NdSi<sub>1.8</sub>相 の回折線強度は増大した.

**Figure 5**に Si<sub>99</sub>Nd<sub>1</sub>(c), (c')と Si<sub>90</sub>Nd<sub>10</sub> (d), (d')2 元微粒 子試料の SEM による表面形態観察結果を示す. 試料(c), (d)は Type 1 を, 試料(c'), (d')は Type 2 を示した. 試料(c) は Fe 添加2 元試料とは異なる平坦な突起部が認められた. それに対し, 試料(c')は試料(c)に酷似した突起生成を示し, 併せて, Si の凝固膨張が観察された. また, 試料(d)は試 料(c), (c')の突起部に酷似した微細組織生成を示し, Fe 添 加2 元試料とは全く異なる凝固形態を示した.それに対し, 試料(d')は最終凝固部が粗大な突起部を形成した.

**Figure 6**に **Fig. 5**(c), (c), (d), (d)に対応する微粒子試 料の SEM による微細構造観察結果を示す. XRD と EDS の対応から, 試料(c)の粒界部と突起部は Si と NdSi<sub>1.8</sub>相の 共晶組織により構成されていることが認められた. それに 対し, 試料(c)は, 試料(c)に比べて粗大な Si 結晶粒により 構成されており, 粒界部は同じく Si と NdSi<sub>1.8</sub>相の共晶組



Fig. 4 Powder X-ray diffraction spectra of the solidified Si99Nd1 (c) sample and Si90Nd10 (d) sample.

織が観察された.また,試料(d)は初晶である Si 結晶粒と
 Si と NdSi<sub>1.8</sub>相の共晶組織が均一に分散していることが認められた.なお,試料(d')の粗大な突起部には Si と NdSi<sub>1.8</sub>
 相の共晶組織が凝集していることが認められた.

3.4 Gd 添加 2 元 Si 微粒子の凝固形態と微細構造

**Figure 7**に Si<sub>99</sub>Gd<sub>1</sub>(e)と Si<sub>90</sub>Gd<sub>10</sub> (f)2 元微粒子試料の粉 末 XRD 測定結果を示す. 試料(e)は Si 相の回折線が支配的 となったが, 試料(f)は Si と GdSi<sub>2</sub>相の回折線が検出され, 2 元状態図通りの 2 相共存状態を示した.

**Figure 8**に Si<sub>99</sub>Gd<sub>1</sub>(e), (e')と Si<sub>90</sub>Gd<sub>10</sub>(f), (f')2 元微粒 子試料の SEM による表面形態観察結果を示す. 試料(e), (f)は Type 1 を, 試料(e'), (f')は Type 2 を示した. 試料(e) は **Fig. 5**(c)に示す Nd 添加 2 元試料と同様に, 平坦な突起 部が複数認められた. それに対し, 試料(e')は試料(e)に酷 似した突起生成を示し, 併せて, Si の凝固膨張が認められ



Fig. 5 Surface structure of the solidified Si<sub>99</sub>Nd<sub>1</sub> (c), (c') sample and Si<sub>90</sub>Nd<sub>10</sub> (d), (d') sample by FE-SEM.



Fig. 6 Microstructure of the solidified Si<sub>99</sub>Nd<sub>1</sub> (c), (c') sample and Si<sub>90</sub>Nd<sub>10</sub> (d), (d') sample by FE-SEM.

た. また, 試料(f)は Fig. 5(d)で初晶 Si の周囲に見られた 組織と同様の微細組織が認められ, Nd 添加 2 元試料に酷 似した凝固形態を示した. これは, Fig. 6(d)より Si とシリ サイド化合物の共晶組織であると考えられる. なお, 試料 (f')は, Fig. 5(d')と同様に, 平滑な Si 微粒子の表面に最終 凝固部が粗大な突起部を形成した.

**Fig. 9**に **Fig. 8**(e), (e'), (f')に対応する Si<sub>99</sub>Gd<sub>1</sub>(e), (e')と Si<sub>90</sub>Gd<sub>10</sub>(f), (f')2 元微粒子試料の SEM による微細構 造観察結果を示す. XRD と EDS の対応から, 試料(e)の粒 界部と突起部は Si と GdSi<sub>2</sub>相の共晶組織により構成され ていることが示された. それに対し, 試料(e')は, 試料(e) に比べて粗大な初晶 Si 結晶粒により構成されており, 粒 界部は試料(e)と同様に Si と GdSi<sub>2</sub>相の共晶組織が観察さ れた. また, 試料(f)は初晶 Si および Si と GdSi<sub>2</sub>相の共晶



Fig. 7 Powder X-ray diffraction spectra of the solidified  $Si_{99}Gd_1$  (e) sample and  $Si_{90}Gd_{10}$  (f) sample.



Fig. 8 Surface structure of the solidified Si<sub>99</sub>Gd<sub>1</sub> (e), (e') sample and Si<sub>90</sub>Gd<sub>10</sub> (f), (f') sample by FE-SEM.

組織が均一かつ微細に分散していることが認められたが, 試料(f)においては Si と GdSi2相の共晶組織が粗大な突起 部に凝集していることが認められた.

以上の結果から,NdおよびGd添加2元Si微粒子試料 はSiとシリサイド化合物が共晶組織を形成することが認 められ,Fe添加2元Si微粒子試料とは全く異なる凝固形 態を示した.

# 3.5 Fe および Nd 添加 3 元 Si 微粒子の凝固形態 と微細構造

**Figure 10**に Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Nd<sub>0.5</sub>(g)と Si<sub>90</sub>Fe<sub>5</sub>Nd<sub>5</sub>(h)3 元微粒 子試料の粉末 XRD 測定結果を示す. 試料(g)は Si 相の回折 線が支配的となったが, 試料(h)は Si 相とα -FeSi<sub>2</sub>相およ び NdSi<sub>1.8</sub>相の回折線が認められた.



Fig. 9 Microstructure of the solidified Si<sub>99</sub>Gd<sub>1</sub> (e), (e') sample and Si<sub>90</sub>Gd<sub>10</sub> (f), (f') sample by FE-SEM.



Fig. 10 Powder X-ray diffraction spectra of the solidified  $Si_{99}Fe_{0.5}Nd_{0.5}$  (g) sample and  $Si_{90}Fe_5Nd_5$  (h) sample by FE-SEM.

Figure 11に Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Nd<sub>0.5</sub>(g), (g')と Si<sub>90</sub>Fe<sub>5</sub>Nd<sub>5</sub>(h), (h')3 元微粒子試料の SEM による表面形態観察結果を示す. 試 料(g), (h)は Type 1 を, 試料(g'), (h')は Type 2 を示した. 試料(g)は微粒子の表面に微細なデンドライトを有する突 起部が生成され, 併せて, Si の凝固膨張が観察された.また, 試料(g')は試料(g)に酷似した突起生成を示し, 同様に, Si の凝固膨張も観察された. それに対し, 試料(h)は, Fig. 5(d)と Fig. 8(f)に示す共晶組織に酷似した 2 相共存状態が 認められた.なお, 試料(h')は Nd および Gd 添加 2 元試料 と同様に最終凝固部が粗大な突起部を形成した.

**Figure 12**に **Fig. 11**(g), (g'), (h), (h')に対応する微粒子 試料の SEM による微細構造観察結果を示す. XRD と EDS の対応から, 試料(g), (g'), (h), (h')は, 4 試料ともに初晶と して Si が晶出し, 粒界部に NdSi<sub>1.8</sub>相が認められ, その粒 間にα-FeSi<sub>2</sub>相と NdSi<sub>1.8</sub>相の共晶組織が観察された.



Fig. 11 Surface structure of the solidified Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub> (g), (g') sample and Si<sub>90</sub>Fe<sub>5</sub>Gd<sub>5</sub> (h), (h') sample by FE-SEM.



Fig. 12 Microstructure of the solidified Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Nd<sub>0.5</sub> (g), (g') sample and Si<sub>90</sub>Fe<sub>5</sub>Nd<sub>5</sub> (h), (h') sample by FE-SEM.

# 3.6 Fe および Gd 添加 3 元 Si 微粒子の凝固形態 と微細構造

**Figure 13**に Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>(i)と Si<sub>90</sub>Fe<sub>5</sub>Gd<sub>5</sub>(j)3 元微粒子 試料の粉末 XRD 測定結果を示す. 試料(i)は Si 相の回折線 が支配的であり, 試料(j)は Si とα-FeSi<sub>2</sub>相および GdSi<sub>2</sub>相 の回折線が認められた.

**Figure 14**に Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>(i), (i')と Si<sub>90</sub>Fe<sub>5</sub>Gd<sub>5</sub>(j), (j')3 元微粒子試料の SEM による表面形態観察結果を示す. 試 料(i), (j)は Type 1 を, 試料(i'), (j')は Type 2 を示した. 試料(i)は Fe および Nd 添加 3 元試料と同様に, 微粒子の 表面にデンドライトを有する突起部(Fig. 14(i)点線白丸部) が生成され, 併せて, Si の凝固膨張が観察された. それに 対し, 試料(i)は, 試料(i)に酷似した突起生成を示し, 併せ



Fig. 13 Powder X-ray diffraction spectra of the solidified Si99Fe0.5Gd0.5 (i) sample and Si90Fe5Gd5 (j) sample by FE-SEM.



Fig. 14 Surface structure of the solidified Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub> (i), (i') sample and Si<sub>90</sub>Fe<sub>5</sub>Gd<sub>5</sub> (j), (j') sample by FE-SEM.

て,Siの凝固膨張による鋭い突起も観察された.また,試料(j)はNd,Gd添加2元試料とFeおよびNd添加3元試料とは異なり,線状の結晶が認められた.さらに,試料(j)は粒界部に試料(j)と同様の線状の結晶が認められた.

**Fig. 15** に **Fig. 16**(i), (i'), (j), (j')に対応する Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>(i), (i')とSi<sub>90</sub>Fe<sub>5</sub>Gd<sub>5</sub>(j), (j')3元微粒子試料の SEM による微細構造観察結果を示す. XRD と EDS の対 応から, 試料(i), (i'), (j), (j')は, 4 試料ともに, 初晶とし て Si が晶出し, 粒界部に GdSi<sub>2</sub>相が認められ, その粒間 にα-FeSi<sub>2</sub>相と GdSi<sub>2</sub>相の共晶組織が観察された.

#### 4. 考察

## 4.1 RE(Nd, Gd)添加2元Si微粒子におけるRESi<sub>2</sub> 相の晶出形態

通常, Si-RESi2 のようなファセット-ノンファセット系 の共晶反応では,カップルドゾーンは Si 側にずれたスキ ュードカップルドゾーンとなり Si が初晶となる範囲は狭 くなる.その結果,成長速度が速い場合には,共晶組成の ファセット (Si) 側であってもノンファセット (RESi2) 側のデンドライトが生成する<sup>12)</sup>.しかし,**Fig. 6, Fig. 9** に 示した RE 添加 2 元 Si 微粒子試料(c),(d),(e),(f)では, あたかも包晶反応が生じたかのように,初晶 Si を取り囲 む形で RESi2相が晶出している様子が認められ,その先の 領域に共晶組織が生成されていることが観察された.これ は,初晶 Si 相の凝固の進行に伴い,結晶成長界面におけ る RE 濃度が逐次増大し,共晶点を越えるまで濃化するこ とにより,RE 相が初晶のように晶出したものと考えられる.



Fig. 15 Microstructure of the solidified Si<sub>99</sub>Fe<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub> (i), (i') sample and Si<sub>90</sub>Fe<sub>5</sub>Gd<sub>5</sub> (j), (j') sample by FE-SEM.

## 4.2 RE 添加 2 元 Si 微粒子と Fe および RE 添加 3 元 Si 微粒子における RESi<sub>2</sub>相の形状変化

上述の通り, RE 添加 2 元 Si 微粒子試料において, RESi2 相は包晶反応のような形状で晶出したが, Fig. 12 と Fig. 15 より, Fe および RE 添加 3 元 Si 微粒子試料(g), (h), (i), (j)は, RESi2 相がデンドライト状に生成した後, α-FeSi2 相と共晶組織を形成していることが認められた.

ここで、RESi<sub>2</sub>-FeSi<sub>2</sub>-Siの擬似3元状態図について考え る.2元状態図より, FeSi2-Si は共晶点が 75%Si 付近であ り,限りなく FeSi2 側に寄った共晶系であり,Si-RESi2 は 共晶点が Si-NdSi2 では、83%Si, Si-GdSi2 では 85%付近 であり, 若干 Si 側に寄った共晶系である 9-11). これに対 し、RESi<sub>2</sub>-FeSi<sub>2</sub>の2元状態図は報告されていないが、本 実験結果から上記同様に共晶系であると予想され、両者の 融点差(NdSi<sub>2</sub>:T<sub>m</sub>=2030K, GdSi<sub>2</sub>:T<sub>m</sub>=2373K, FeSi<sub>2</sub>:T<sub>m</sub>= 1493K)から共晶点が低融点側のFeSi2相に寄った共晶系 であると考えられる.なお、微細構造観察結果より3元微 粒子試料の共晶組織はRESi2相とFeSi2相から構成されて おり、以上のことから初晶 Si の凝固の進行に伴い成長界 面での Si 濃度は大きく低下し, 擬似 3 元状態図における RESi2-FeSi2 の領域まで到達したことが予想される.本実 験では RE と Fe は 1:1 の割合で添加しているため、FeSi2 相側に寄った共晶系であれば初晶は RESi2 相となる. した がって、3 元微粒子試料では初晶 Si の成長界面において Si の濃度が RESi2-FeSi2の領域まで低下することにより、 RESi2相がデンドライトとして生成したものと考えられる.

## 5. 結言

- (1) ショートドロップチューブプロセスを用いて, Fe および Nd, Gd 添加 Si 微粒子を作製した結果,こ れらの微粒子試料は,2形態に分類でき,添加元 素の違いにより Si 微粒子の表面形態に影響を与え ることが示された.
- (2) Fe 添加 2 元 Si 微粒子試料は, 突起部および粒界部

にα-FeSi<sub>2</sub>相の生成が認められた.

- (3) Nd または Gd 添加 2 元 Si 微粒子試料は, Fe 添加 2 元試料とは異なり, 突起部および粒界部に Si と NdSi<sub>1.8</sub> 相または GdSi<sub>2</sub> 相の共晶組織が認められた.
- (4) FeおよびNdまたはGd添加3元Si微粒子試料は, NdおよびGd添加2元試料とは異なり,突起部お よび粒界部にα-FeSi2相とNdSi1.8相またはGdSi2 相の共晶組織が認められた.
- (5) Si に Fe および Nd または Gd を添加した 2 元および 3 元 Si 微粒子試料の微細構造観察結果より, 2 元 Si 微粒子試料において RESi2 相は包晶反応のような形状で晶出するのに対し, 3 元 Si 微粒子試料では RESi2 相はデンドライト状に生成されることが認められた.

#### 参考文献

- T. Aoyama and K. Kuribayashi: Acta mater, 48 (2000) 3739-3744.
- K. Nagashio and K. Kuribayashi: Acta mater, 53 (2005) 3021.
- K. Watanabe, K. Nagayama and K. Kuribayashi: J. Japan Inst. Metals, 75 (2011) 188.
- Y. Sakuda, S. Azumo and K. Nagayama: J. Jpn. Soc. Microgravity Appl, 25 (2008) 549.
- 5) K. Nagashio, H. Okamoto, H. Ando, K. Kuribayashi and I. Jimbo: J. Appl. Phys., **45** (2006) 623.
- J. Lipton, M.E. Glicksman and W. Kulz: Material Science and Engineering, 65 (1984) 57.
- S.E. Battersby, R.F. Cochrane and A.M. Mullis: J. of Materials Science, **34** (1999) 2049.
- T. Kawamura and K. Nagayama: J. Japan Inst. Metals, 79 (2015) 419.
- E. Schurman and U. Hensgen: Arch. Eisenhüttenwesen.,
  51 (1980) 1 (in German).
- A.B. Gokhale, A. Munitz and G.J. Abbaschian: Bulletin of Alloy Phase Diagrams, 9 (1988) 575.
- A.B. Gokhale and G.J. Abbaschian: Bulletin of Alloy Phase Diagrams, 10 (1989) 247.
- 12) Koki Gunji: The Iron and Steel, **80**(7) (1994) N380.